## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-018002

(43)Date of publication of application: 20.01.1989

(51)Int.CI.

G01B 11/00 H01L 21/68 // H01L 21/30

(21)Application number: 62-175239

(71)Applicant:

**NIKON CORP** 

(22)Date of filing:

14.07.1987

(72)Inventor:

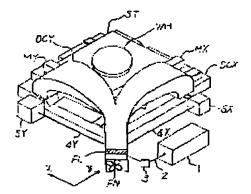
TANIMOTO SHOICHI

### (54) MEASURING APPARATUS

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a more correct measured value free from the effect of fluctuation in refractive index, by enabling a reduction in the fluctuation of refractive index in air while a fluctuation component alone of a laser interferometer is allowed to be monitored.

CONSTITUTION: A temperature-stabilized air is sent at almost a uniform speed to laser beams 4X and 4Y reciprocating with respect to mobile mirrors MX and MY from a fan FN to reduce fluctuation in measurement with inteferometers 5X and 5Y. Moreover, a relationship between an optical system and the direction of wind is so set that windward and lee parts of the beams 4X and 4Y are always the same with respect to the direction of wind to always cause hourly changes in the fluctuation of outputs of the interferometers 5X and 5Y from the windward to lee side. Thus, as a hourly rate of change in measure values can be found immediately and wind speed is almost constant, a fluctuation component alone of measured values of the inteferometers 5X and 5Y can be measured without time delay. Change in the fluctuation is compensated for by the correction of the measured values by the size of the fluctuation component.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2000 Japan Patent Office

## ⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-18002

@Int\_CI\_4 G 01 B 11/00 識別記号

3 1 1

庁内整理番号

❸公開 昭和64年(1989)1月20日

21/68 21/30 H 01 L // H 01 L

G-7625-2F F-7454-5F M-7376-5F

審査請求 未請求 発明の数 3 (全7頁)

69発明の名称 測定装置

> 创特 度 昭62-175239

29出 願 昭62(1987)7月14日

730 明 者 谷 元 昭

東京都品川区西大井1丁目6番3号 日本光学工業株式会

社大井製作所内

砂出 願 人 株式会社ニョン 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

個代 理 人 弁理士 渡辺 隆男

坍

1. 発明の名称

孤定装置

# 2. 特許請求の範囲

(I) シーザ光源からのビームを測定用ビームと 参照用ピームとに分割し、該測定用ピームの接測 定物からの反射ピームと前記参照用ピームとを重 ね合わせて干渉ビームを作り、路干渉ビームを光 電検出することによって、前記被測定物の位置や 距離を測定する装置において、

温度安定化されたほぼ一定速度の気体流を発生 する気体供給源と;前記測定用ビームと反射ビー ムの通過する空間に、膝ビームを横切るように前 記気体供給源からの気体流を導びく導風手段とを 備えたことを特徴とする測定装置。

(2) 前記導風手段は、前記ピームの通過空間への 送風口が前記被測定物の移動軌跡と空間的に干渉 しないように前配ビームの軸方向に渡って固定的 に配置されていることを特徴とする特許請求の題 関第1項記載の装置。

(3) レーザ光調からのピームを測定用ピームと 参照用ビームとに分割し、設測定用ビームの被測 定物からの反射ビームと前記参照用ビームとを摂 ね合わせて干渉ビームを作り、該干渉ビームを光 低検出することによって前記被測定物の位置や廊 離を測定する装置において、

前記御定用ビームと反射ビームの通過する空間 に、該ビームを一方向から横切るように気体を供 給する気体供給手段と:前紀測定用ピームと反射 ピームの前記気体に対する風上部と風下部との 各々に対応して前配子がピームを2つに分割する 分割手段と;該分割された2つの干渉ピームの 各々を別々に光電検出する2つの光電検出器と; 酸2つの光電核出器の出力信号に基づいて前記被 測定物の位置や距離を計測する計測手段とを備え たことを特徴とする選定装置。

(4) 前記計測手段は、前記2つの光電検出器の 各出力信号に基づいて前記被測定物の位置や距離 を個別に検出する2つの借号処理回路と;接2つ の信号処理回路で検出された情報に基づいて前記 ビームの通過空間の風折率のゆらぎによる誤差量 を補正する補正回路とを含むことを特徴とする特 許請求の範囲第3項記載の装置。

(5) 被測定物にレーザ光源からの測定用ビームを取射し、その反射ビームと前記レーザ光源から得られる別の参照用ビームとを干渉させて干渉ピームを作り、該干渉ビームを光電検出して前記被測定物の位置や距離を測定する装置において、

射記被測定物に第1の測定用ビームを照射し、 その反射ビームと第1の参照用ビームとを干渉させて第1の干渉ビームを作り、前記被測定物の位置や距離を測定する第1干渉測定手段と:

前記第1の測定用ビームと平行に前記被測定物へ第2の測定用ビームを照射し、その反射ビームと第2の参照用ビームとを干渉させて第2の干渉ビームを作り、前記被測定物の位置や距離を測定する第2干渉測定手段と;

前記第1測定用ビームが風上に位置し、 前記第 2測定用ビームが風下に位置するように、 該ビームを模切る方向から気体を供給する気体供給手段

- 3 -

れているが、装置が複雑になり、コストが高いので製品化されていない。

(発明が解決しようとする問題点)

従来の空気の温度安定化を行なうような装置においても、空気の原折率揺らぎによる計測値のばらつきは無視できない。例えば最近のLS「製造におけるステッパー(投影型露光装置)のステージの位置決めにおいては位置決め再現性は3σーの.08~0.15μmであるが、このうち和レーザーの出りではよるものと考えられる。計測時間を十分長くとって、計測値を平均化すれば干渉計の組らぎの影響は小さくなるが、高速できないといった問題が生じる。

本発明はこの様な従来の問題点を解決し、簡単 な方法で空気の屈折率据らぎによる干御計の計測 値の揺らぎを減少させることを目的とする。

(問題点を解決する為の手段)

上記問題解決の為に、木発明ではレーザ干砂計

とを備えたことを特徴とする測定發置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はレーザ千渉計を用いた位置測定装置に 関するものである。

(従来の技術)

- 4 -

の移動線へ往復するレーザピーム(測定用ビーム と反射ビーム)の通過する部分に、一定の向きで 風を流すことにした。さらにレーザビームの風上 側と風下側のビーム部分による計測値の姿の値を 処理して揺らぎによる計測値のばらつきを補正す ることとした。

(作用)

本発明では移動ミラーに対して往復するレーザビームに対して、個別に温調された風を抜すので、干渉計の計測揺らぎを低減できる。さらに分が、関ウきにレーザビームの風上側と風下側の部分な光学系と風向きに対して、常に同じ向きになるような光学系と風向きの時間変化が、常に風上側から風風下側のの場に生じるので、計測値の時間変化率が計の計測値の認らぎ成分のみを時間できる。この計測値の認らぎ成分の大きさだけ従来の計測法により得られた計測値に対して補にすれば揺らぎの変化を補償できる。

(実施例)

第1図は本発明の実施例による位置検出装置を 精密移動ステージの座標機定に適用したときの構 成の斜視図であり、1は周被数安定化したレーザ 光源であって、ゼーマン効果を用いて約2M比だ け周波数の異なった互いに偏光特性の異なった 2 成分を合む光束2を出力する。3はミラーであり 光束2は図に見えないピームスプリッターにより ステージのェ方向計測用のXピーム4Xとy方向 計測用のYピーム4Yに分割され、X干渉計ユ ニット5×ヒY干渉計ユニット5×に導かれる。 X干渉計ユニット5XはXミラーMXのx方向の 移動量を測定し、5YはYミシーMYのy方向の 移動量を測定する。STは互いに直交したXミ ラーMXとYミラーMYを取濯して移動するス テージであり、X、Y方向に平行に2次元移動す る。ステージST上にはウェハ答の位置決め対象 物の設置されるホルダー♥Hがある。

FNはファンであり、風をXダクトDCXとY ダクトDCYにゴミ除去のフィルターFLを軽て

- 7 -

る。戻ったビームは個光ビームスプリッター 1 G を 通過してビーム分割器 1 4 に向かう。このビーム分割器 1 4 は入射したビームを、そのビーム径の中心で 2 つに分割するためのプリズム状の反射 面を有し、分割されたビームの夫々は光電検出器 D X 1 、 D X 2 によって別々に受光される。

一方、レーザビームB1のうち他方の偏光成分は、容服光として偏光ビームスプリッター10で反射され、プリズム12で反射された後、偏光ビームスプリッター10内で側長用ビームの戻りの光路と合成され、ビーム分割器14に入射する。

第2回において、 X グクト D C X からは矢印 1 8 のようにほぼ一様な速度で温度安定化した風を 個長ビームの経路に送る。ピーム分割器 1 4 によ り、戻ってきたレーザピームは断面内上側と下側 に 2 分割されて反射され、それぞれ光電検出器 D X 1、 D X 2 に入射する。検出器 D X 1、 D X 2 は 参照光と測長光とに周波数差があるためピート 信号を出力し、このピート信号出力はレーザ光源 1 からの参照用 2 回波 信号 (約 2 M hb) と共に、 送る働きをする。 X ダクトDC X と Y ダクトDC Y の各送風口は X ミラーM X 、 Y ミラーM Y の移動 動 跡 は と 空間的に 干 歩 しない ように配置され、 計 測用に X ミラーM X や Y ミラーM Y に 向かう レーザビーム の部分に上方から温度 安定化された ほぼ 一 定 速の風を送る。 風の 空気温度 は 装置の 周辺 環境の 空調の 温度と一 致させる のが良い。

- 8 <del>-</del>

信号処理系CX1とCX2に入力され、ヘテロダイン検出される。信号処理系CX1とCX2からはそれぞれ、座標カウント出力(例えば0.0 J // mの分解能)が得られ、これを補正回路15に入力して、補正された干渉計出力(別長値)16を得る。

ビームB2、B3は風18の流れに対し、断面の向きが反転しない形で光学系が構成されている。 送風する空気の温度が安定化されたとしてもある 程度の温度ようは存在し、温度が周辺と少し異なった空気塊が風に乗って移動している。 従った空気塊が風に乗って移動している。 従った空気塊が風に乗って移動している。 とった型気塊が風に乗って移動している。 とった型気塊が風に乗って移動している。 といまる上部をそれぞれ独立に計測すると、上部の計測値に対して下部の計測値は時間が遅れて現われる。 また、XミラーMXが移動中であれば、 上部と下部の計測値の差即ち、検出器DX1、D X2による計測値の登は空気揺らぎによる時間変 化値を示している。

信号処理系CX1からの計測出力をx1(t)、 信号処理系CX2からの計測出力をx2(t)と する。これらの出力  $x \mid (t)$ 、  $x \mid 2 \mid (t)$  は決められた位置(例えばステージ S T の原点)で同時に等になるようにリセットされるものとする。ここで出力  $x \mid (t)$  と  $x \mid 2 \mid (t)$  の 密  $\Delta \mid x \mid (t)$  は式(A)で要わされる。

Δ x (t) = x 1 (t) - x 2 (t) ··· (A) 空気の湿度差のある塊のある大きさがレーザビー ムサイズ (ビーム係) よりも大きいと

$$\Delta \times (t) \approx \frac{d}{dt} \times 1 (t)$$

$$\Delta \times (t) \approx \frac{d}{dt} \times 2 (t)$$
.....(B)

という関係があるので、 x l ( l ) 、 x 2 ( l ) の空気の虚折率揺らぎによる変化分 x 。 ( l ) は k を比例定数として

$$x = (x) = x_i \int_0^x \Delta x (\alpha) d\alpha \cdots \cdots (C)$$

と表わされる。 k , は、空気の屈折率揺らぎによる変動以外の変動要因をなくした時に x 。 ( t ) が毎になるように決定される。

計出力16、すなわち出力x。(t)を決定する。

空気の温度変勢や圧力変勢がある場合には凝胶 センサ又は圧力センサ出力を補正回路 1 5 に入力 してレーザ光の被長補正を行なえばよい。これは 従來から公知の被長補正により可能である。

また、レーザ干渉計出力が音波の圧力波により 変動する場合は、高速応答の圧力センサ又はマイ クロフォン等の音響トランスデューサ17を用い て、音波による波長補正を行なえばよい。

以上の実施例においては2次元の座標測定の例を挙げたが、1次元、又は3次元でも同様の測定ができる。またレーザ光源[はゼーマン安定化レーザに限るものではなく、ラムディップ安定型間波散安定化レーザ等の他の方式のレーザ光源であってもよい。その場合、レーザ干渉計の信号処理は異なるが、基本的に本発明の適用が可能である。

また、以上の実施例の説明においては 1 つの レーザビームを横切るように送風したとき、ビー ムの風上側と風下側とで別々に干渉の検川を行な 式(C)は適当な時間々隔下を用いて

$$x_*(t) = k_* \int_{t-T}^{t} \Delta x (\alpha) d\alpha \cdots \cdots (D)$$

とも表わせる。Tの値としては風がレーザピームを横切る時間以上であればよい。また定数 k , については式(C)の k , と同様に決定される。この式(D)は一定時間丁内で生じる x ,(L)と x ,(L)の差を發算し、定数 k , をかけることにより資算される。

最終的に捌らぎを補正された出力 x o(t) は、x o(t) = x l (t) + x o(t) … … (E)
又は

 $x_{\bullet}(t) = x_{\bullet}(t) - x_{\bullet}(t) \cdots \cdots (F)$ 

$$x_{+}(t) = \frac{1}{2} \left\{ x_{1}(t) + x_{2}(t) \right\}$$

$$-x_{+}(t) \dots \dots (G)$$

のいずれかの式により計算される。従って補正回路 15 は上記式 (D) と式 (E)、 (F)、 (C) のいずれかとに基づいて時間開展工毎に干渉

- 1 2 -

う例を示したが、風上側、風下側を別々の2本の レーザビームにしてもよい。すなわち風の流れる 方向に所定間隔で独立のレーザ干渉計を設け、上 記x!(L)、x2(L)を検出すればよい。こ の場合、もとのレーザ光源を別々にすることもで きる。具体的には第4図に示すように、移動ミ ラーM.Xの反射平面(y-z平面と平行)M.X.r の上下に平行な2本の測定用ビーム(反射ビー ム) B2u、B2dが照射されるように2つの独 立したレーザ干渉計!FMu、1FMdを設ける。 この干渉計IFMu、IFMdはそれぞれ独立に 移動ミラーMXのx方向の位置や距離を計測し、 計製値CPu、CPdを出力する。計製値CPu、 CPdは、移動ミラーMX(ステージST)が基 歯位置にきたとき間一値になるように予めセット されている。そして祖正回路15は先の実施例と 同様に計測値CPu、CPdの人力に基づいて、 空気の屈折事のゆらぎによる変動量を補正(ある いは低減)した干渉計計測値16を出力する。

このような構成においても、温度安定化された

ほぼ一定達度の風18が、先の実施例と同様に上から下に、すなわち測定用ビームB2 uからB2 dに向けて流れるようにする。 向、測定用ビームB2 u、B2 d は第4図ではそれぞれ1本づつしかもたない、所謂シングルビームタイプの干渉計として説明したが、先の実施例の第3図に示したように、1つの干渉計が2本(又はそれ以上)の測定用ビーム(反射ビーム)を有するダブルビームタイプのものでも同様に利用できる。

ところで補正回路15での役算は、一定の時間間間ではに行なわれるとしたが、ステージSTが一定距離だけ移動する毎に行なってもよい。さら算を行ない、ステージSTの停止中は一定時間低に補正済算を行なうように切替えてもよい。また補正回路15の済算の式(D)において、定数kmで直を大変化させるようにするとよい。これはがして変化することに対応するためである。

-15-

合も、検出されたマークの信号波形や位置にゆら ぎの影響が生じるため、アライメントマークの検 出時にも補正回路 15 が補正動作を行なうように するとよい。

向、本発明の各実施例では、一方向から温度安定化された風を送るだけにしたが、第4図中の矢印19に示すように、不図示の排気系(排気ダクト)と組み合わせて風がよどむことなく流れるようにしてもよい。

## 【発明の効果】

以上の様に本発明によれば、空気の層折率揺らぎを減少できるという効果が得られるとともに、レーザ干渉計の揺らぎ成分のみをモニターできるので、このモニター量を用いて計測値を補正し、 風折率揺らぎの影響を受けないより正確な計測値が得られるので有効である。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例による別定装置の構成 を示す料視図。

第2図は本実施例のX干渉計の構成を示す図、

また、福正回路15は常時、空気の屈折率のゆ らぎによる測定値の変動を補正するように構成し たが、ステージSTの移動のさせ方(ステッパー の場合はステップアンドリピート方式)によって は常時補正しなくてもよい。例えばステップアン ドリピート方式の露光装置では、ウェハ上の1つ のショット領域に対して露光している間(0.2~ 0.5秒間)は、ゆらぎによる干渉計出力値の変動 にステージSTの位置サーポ系が応答するため、 ステージSTが微動してしまうことがある。これ はמ光されたパターンのぶれ、解像不良を引き起 こす。解復不良の防止をする為だけにはステップ アンドリピート方式で露光する場合、ステージS Tの次のショット領域へのステッピング移動中は、 先の式(E)、(F)、(G)等による樹正は特 に行なわず、ステッピングが終了した時点から餌 光完了時までの間は時期間隔下による補正を行な うようにするとよい。またレーザ干渉計の計測値 . (又は時系列なカウントパルス)を基準として ウェハ上のアライメントマークを光電検出する場

- 16-

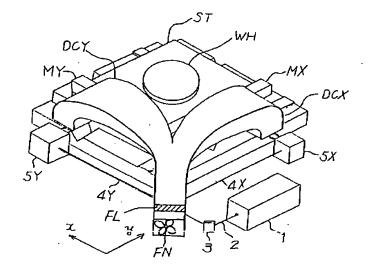
第3回は本実施例のX干渉計の構成を示す平面 図、

第4団は本発明の他の実施例による測定装置の 構成を示す斜視図である。

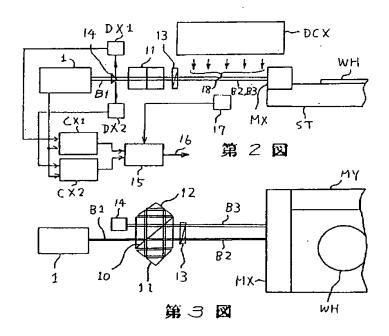
〔主要部分の符号の説明〕

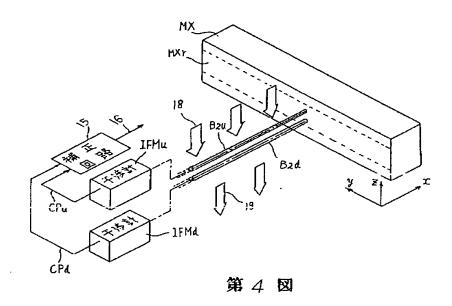
1 ··· レーザ光源、 D X 1 、D X 2 ··· 検知器、 F N ··· ファン、 1 5 ··· 補正回路、 F L ··· フィルター、 S T ··· ステージ、 D C X 、D C Y ··· ダクト、 1 8 ··· 国 M X 、M Y ··· 移動ミラー

> 由 耐人 日本光学工業株式会社 代理人 波 辺 隆 男



第 / 図





<del>--</del>13--